

# 第 29 回NEDO研究評価委員会 議事次第

日時:平成 23 年 10 月 14 日(金)13:15~15:45

場所:川崎日航ホテル「藤&楓の間」

- |  |             |
|--|-------------|
| I. 開会、委員紹介、資料の確認、研究評価委員会の運営等について                     | 13:15-13:20 |
| II. 議事   |             |
| 1. プロジェクト評価について(説明 10 分、質疑 15 分)【審議 4 件】<br>(中間評価)   | 13:20-15:00 |
| ● 革新型蓄電池先端科学基礎研究事業<br>(事後評価)                         | 13:20-13:45 |
| ● 次世代輸送系システム設計基盤技術開発                                 | 13:45-14:10 |
| ● 次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト                       | 14:10-14:35 |
| ＜休憩＞   | 14:35-14:45 |
| ● 微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発／微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発       | 14:45-15:10 |
| 2. プロジェクト評価について【報告 7 件】 20 分<br>(中間評価)               | 15:10-15:30 |
| ● グリーン・サステナブルケミカルプロセス基盤技術開発／副生ガス高効率分離・精製プロセス基盤技術開発   |             |
| ● グリーン・サステナブルケミカルプロセス基盤技術開発／触媒を用いる革新的ナフサ分解プロセス基盤技術開発 |             |
| ● グリーン・サステナブルケミカルプロセス基盤技術開発／規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発   |             |
| (事後評価)   |             |
| ● 先端的 SoC 製造システム高度制御技術開発                             |             |
| ● 発電プラント用超高純度金属材料の開発                                 |             |
| ● 新機能創出ガラスの加工技術開発プロジェクト/三次元光デバイス高効率製造技術              |             |
| ● 新機能創出ガラスの加工技術開発プロジェクト/次世代光波制御材料・素子化技術              |             |
| 3. 平成 23 年度分科会の設置について (一部変更)                         | 15:30-15:35 |
| 4. 平成 24 年度分科会の設置について                                | 15:35-15:40 |
| 5. 今後の予定   | 15:40-15:45 |
| III. 閉会  |             |